



문의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과장 남영택 주무관 권창욱	042-481-5213 042-481-5425
 		2021년 8월 13일(금) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.	

## 기술유출범죄 근절을 위한 양형 발표회(seminar) 개최

- 「특허청 - 국회 이학영 의원실 - 한국지적재산권변호사협회」 공동,  
기술유출범죄와 양형기준 학술 발표회 개최( '21.8.13) -

특허청(청장 김용래)은 8월 13일(금) 오후 2시 인터컨티넨탈 서울 코엑스(서울 강남구)에서 국회 이학영 의원실과 한국지적재산권변호사협회 공동으로 '기술유출범죄와 양형기준 학술 세미나'(이하 '세미나')를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 양형기준의 관점에서 기술유출범죄를 근절할 수 있는 방안에 대해 전문가 의견을 교환하고, 개선할 수 있는 방안을 논의하기 위해 마련되었다.

글로벌 시장에서 경쟁국들의 '기술 빼가기'의 수법이 고도화되고 있고, 최근 우리나라 연구인력을 영입하기 위해서 유령회사를 설립하거나 국내 리서치 업체를 통해 기술을 수집하는 사례까지 나타나고 있다.

국정원에 따르면 지난 5년 6개월간('16.1~'21.6) 해외 기술유출로 인한 경제적 피해가 최소 20조원 이상인 것으로 추정하고 있다. 반면 이런 기술유출 사건의 기소율은 일반 형사사건(40%)의 절반 수준(20.5%)에 불과하고, 무죄율도 20배 이상 높다.(기술유출 19.4%, 일반형사 0.8%)

특히, 유죄로 인정되어도 **형량이 법정형(최대 15년)의 절반에도 미치지 못하고 있는 실정(최대 6년)이다.**

이에 따라 이번 세미나에서는 기술유출범죄와 양형기준에 대한 현황과 문제점을 살펴보고, 패널토론과 질의응답 순으로 진행할 예정이다.

첫 번째 발표자는 한세대학교 조용순 교수로, “기술유출범죄와 양형기준 정비의 필요성”을 주제로 기술유출과 양형기준의 현황과 함께 양형기준 정비가 필요한 이유에 대해 설명할 예정이다.

두 번째 발표자는 한국형사·법무정책연구원 윤해성 선임연구위원으로, “기술유출범죄와 타 범죄의 양형기준 비교”를 주제로 구체적인 양형기준의 차이점 등을 비교한다.

세 번째 발표자는 법무법인 세종 정창원 변호사로, “기술유출범죄 관련 형사절차(양형 포함)의 문제점과 한계”를 주제로 실무소송 과정에서 개선이 필요한 부분을 다룬다.

이학영 국회 산자중기위원장은 “기술유출범죄 근절을 위해 형사처벌을 강화한 법 개정 취지를 달성하기 위해서는 양형기준도 그에 맞게 조정되어야 할 것”이라면서, “국회도 기술유출 방지를 위한 산업 생태계 조성을 위해 필요한 법과 제도 마련에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

김용래 특허청장은 “기술유출행위가 국가의 경제와 안보는 물론 기업의 생존을 위협하는 중대한 범죄라는 인식이 하루빨리 자리 잡아야 할 것”이라면서 “기술유출을 중대범죄로 인식하여 15년 이상의 중형을 선고하는 미국 사례를 참고할 필요가 있다.”고 밝혔다.

한편, 이날 세미나는 코로나19에 따라 필수인력만 참석하여 진행하고, 특허청 공식 유튜브를 통해 온라인으로 생중계된다.




행사개요

**목적** 기술유출 범죄와 양형기준 관련 주제발표 및 토론을 통해 양형기준 정비에 대한 공감대 형성·의견수렴

**일시** 2021. 8. 13.(금) 14:00~16:30

**참가방법** 유튜브 접속 후 '특허청' 검색

**주최**  특허청  
Korean Intellectual Property Office  
 국회의원 이학영

 한국지적재산권변호사협회

**주관**  한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

**후원**  한국산업기술보호협회

**관련문의** 한국지식재산보호원  
보호문화확산팀(02-2183-5886)

일정

개회식	
개회	· 사회자
개회사	· 국회 산자중기위 위원장(이학영)
환영사	· 특허청장
14:00-14:20(20')	축사 · 국회 산자중기위 간사(강훈식)
축사	· 한국지적재산권변호사협회 회장(박교선)
축사	· 한국산업기술보호협회 회장(박희재)
기념촬영	주요내빈 기념촬영
주제발표 및 토론	
주제 : 기술유출범죄와 양형	
14:20-14:25(5')	소개 · 주제발표 및 패널토론 안내
14:25-14:45(20')	발표 1 · 기술유출범죄와 양형기준 정비의 필요성 (조용순 한세대 산업보안학과 교수)
14:45-15:05(20')	발표 2 · 기술유출범죄와 타 범죄와의 양형기준 비교 (윤해성 한국형사·법무정책연구원 선임연구위원)
15:05-15:25(20')	발표 3 · 기술유출범죄 관련 형사절차(양형 포함)의 문제점과 한계(정창원 법무법인 세종 변호사)
15:25-15:35(10')	· 휴식 및 정리
	· 토론 및 질의응답(좌장 : 이규우 교수)
15:35-16:25(50')	토론 및 질의응답 - 주제발표자 및 패널토론자* * 최형준 판사(서울 가정법원, 양형위원회 추천), 장항배 중앙대 교수, 유영선 김앤장 변호사
16:25-16:30(5')	폐회 · 마무리